(19) **日本国特許庁(JP)** 

# (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-107496 (P2004-107496A)

(43) 公開日 平成16年4月8日(2004.4.8)

			(43)	製油口	- 146 10-4	-4 <b>月</b> 0日 (20	V4. 4. U)	
(51) Int.C1. <sup>7</sup>	F 1				テーマニ	1ード(参え	<del></del> 等)	
CO9D 5/00	CO9D	5/00	Z		4 DO 7	<sup>7</sup> 5		
BO5D 7/24	BO5D	7/24	301F		$4 {\rm J} {\rm O} 3$	3 4		
CO8G 18/72	BO5D	7/24	302T		4 J O 3	88		
CO9D 5/02	C08G	18/72	Z					
CO9D 175/04	CO9D	5/02						
	審查請求 未	請求	清求項の数 3	ΟL	(全 10 頁	<b>員</b> ) 最終]	頁に続く	
(21) 出願番号	特願2002-272418 (P2002-272418)	(71) 出版	頭人 0002301	135				
(22) 出願日	平成14年9月19日 (2002.9.19)							
		東京都港区芝四丁目1番23号						
		(72) 発師	明者 喜多 🤅	求				
			神奈川」	具横浜市	港北区綱	島東3-5	-37	
		明者 池本	靑成					
			神奈川	具横浜市	7保土ヶ谷	区狩場町 3	0.3 -	
			389					
		(72) 発師	明者 笹原 作	<b>変</b> 昭				
						郷3-34	-27	
		F <i>ター.</i>	ム(参考) 4D07				CA47	
				DA25		B18 DB20	DB21	
				DB31	EA06 E	A13 EB22	EB37	
				EB38				
					最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】多孔質基材用下地処理剤及びその使用方法

## (57)【要約】

【課題】大気汚染を防止し、作業性の向上を図るとともに、耐水性を向上させた、多孔質 基材用下地処理剤及びその使用方法を提供する。

【解決手段】自己乳化型ポリイソシアネート(A)及びポリオール(B)を水に分散させて得られる多孔質基材用下地処理剤、及びこれを多孔質基材に塗布・乾燥・硬化させることを特徴とする、多孔質基材用下地処理の使用方法により解決する。なお、(A)はHDIのイソシアヌレート変性体と、オキシエチレン基を50質量%以上含有するアルコキシ(オキシアルキレン)モノオールとを反応物が好ましい。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

自己乳化型ポリイソシアネート(A)及びポリオール(B)を水に分散させて得られる多 孔質基材用下地処理剤。

【請求項2】

自己乳化型ポリイソシアネート(A)が、ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアヌレート変性体と、オキシエチレン基を50質量%以上含有するアルコキシ(オキシアルキレン)モノオールとを反応させて得られることを特徴とする、請求項1に記載の多孔質基材用下地処理剤。

【請求項3】

請求項1又は2に記載の下地処理剤を、多孔質基材に塗布・乾燥・硬化させることを特徴とする、多孔質基材用下地処理の使用方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、作業性・低環境負荷性・耐水性に優れる下地処理剤及びその使用方法に関する

[00002]

【従来の技術】

多孔質基材として、石綿及び無石綿スレート板、 酸カルシウム板、石膏系無機質板等の無機系基材、木材、紙、不織布、織物、プラスチックフォーム等の有機系基材等、種々のものがある。無機系基材は、多孔質で脆く、表面は粉状に取れ易く、また塩基性物質であるため被塗面にアルカリ物質が溶解、溶出しやすり特性がある。一方、有機系基材は、軟らかく柔軟性があり、釘や接着削等により容易に接合させることができる反面、機械的強度は弱いという特性がある。

[00003]

これらの多孔質基材に下地処理なしで塗装すると、無機系基材の場合は、塗膜が養生テープ除去時や経時での水侵入又は凍結融解で剥かれたり、更には、塗膜表面が基材中のアルカリ物質の溶解、溶出等による白化現象で、塗膜外観を著しく損ったりする。一方、有機系基材の場合は、基材自身が吸湿・乾燥することにより、基材の膨潤・収縮が起こり、このため塗膜が物理変化に追従できずに剥がれることがある。

[0004]

このため、多孔質基材の下地処理剤の検討がなされている。例えば、特許文献1では、乳化性親水基含有イソシアネートプレポリマーの水乳化液を無機系多孔質基材の下地処理剤に用いている。特許文献2では、低粘度のポリイソシアネートからなる下地処理剤を木材に含浸させた後、塗装する技術が示されている。

[0005]

【特許文献1】

特開平6-92756号公報

【特許文献2】

特開平11-76929号公報

[00006]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の水性ポリイソシアネート系下地処理剤では、塗膜の耐水性が不十分であり、また、無溶剤系のものでは粘度が高く多孔質基材への含浸性が惡いものであった。一方、有機溶剤で希釈したものは、大気を汚染するばかりでなく、塗装作業者の人体にも惡影響を及ぼし、更には火災の危険性もあった。

[0007]

せこで本発明の目的は、大気汚染を防止し、作業性の向上を図るとともに、耐水性を向上 させた、多孔質基材用下地処理削及びその使用方法を提供することにある。 10

20

30

40

20

30

40

50

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、特定の下地処理削及びせの使用方法が、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成させるに至った。

[0009]

すなわち、本発明は以下の(1)~(3)に示されるものである。

(1) 自己乳化型ポリイソシアネート(A) 及びポリオール(B) を水に分散させて得られる多孔質基材用下地処理剤。

[0010]

(2) 自己乳化型ポリイソシアネート(A)が、ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアスレート変性体と、オキシエチレン基を50質量%以上含有するアルコキシ(オキシアルキレン)モノオールとを反応させて得られることを特徴とする、前記(1)の多孔質基材用下地処理剤。

[0011]

(3)前記(1)又は(2)の下地処理剤を、多孔質基材に塗布・乾燥・硬化させることを特徴とする、多孔質基材用下地処理の使用方法。

- [0012]
- 【発明の実施の形態】

本発明の多孔質基材用下地処理削は、自己乳化型ポリイソシアネート(A)及びポリオール(B)を水に分散させて得られるものである。

[0013]

前記自己乳化型ポリイソシアネート(A)は、分散剤や乳化剤を用いることなく水に分散できるものであれば特に制限はない。自己乳化型ポリイソシアネート(A)は、有機ポリイソシアネートに、親水性極性基及び活性水素基含有化合物を反応させることで得られる

[0014]

こ こ で 有 機 ポ リ イ ソ シ ア ネ ー ト と し て は 、 2. 4 ー ト リ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 、 2. 6 -トリレンジイソシアネート、4. 4′ージフェニルメタンジイソシアネート、2. 4′ー ジフェニルメタンジイソシアネート、2.2′ージフェニルメタンジイソシアネート、4 . 4′ージフェニルエーテルジイソシアネート、2-ニトロジフェニルー4. 4′ージイ ソシアネート、 2 . 2 ′ ージフェニルプロパンー4 . 4′ ージイソシアネート、 3 . 3′ ージメチルジフェニルメタンー4. 4′ージイソシアネート、4. 4′ージフェニルプロ パンジイソシアネート、m-フェニレンジイソシアネート、P-フェニレンジイソシアネ ート、ナフチレン-1、4-ジイソシアネート、ナフチレン-1、5-ジイソシアネート 、 8 ′ ー シ' メト キ シ シ' フ ェ ニ ル ー 4 . 4 ′ ー シ' イ ソ シ ア ネ ー ト 等 の 芳 香 族 イ ソ シ ア ネ ート;へキサメチレンー1.6-シサイソシアネート(以下、HDIと略称する)、1.4 ーテトラメチレンデイソシアネート、 2 ーメチルペンタンー 1 . 5 ーデイソシアネート、 リ ジ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 等 の 脂 肪 族 イ ソ シ ア ネ ー ト ; キ シ リ レ ン ー 1. 4 ー ジ イ ソ シ ア ネ ート、 キ シ リ レ ン ー 1. 8 ー ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 等 の 芳 香 脂 肪 族 ジ イ ソ シ ア ネ ー ト ; イ ソ ホ ロ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 、 水 素 添 加 ト リ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 、 水 素 添 加 キ シ レ ン ジ イ ソ シ ア ネ ー ト 、 水 素 添 加 ジ フ ェ ニ ル メ タ ン ジ' イ ソ シ ア ネ ー ト 、 水 素 添 加 テ ト ラ メ チ ル キ シ レ ン ジイソシアネート等の脂環族ジイソシアネート等が学げられる。これらの有機ジイソシア ネートは、単独あるりは2種以上の混合物のりずれの形態で用りてもより。更には、これ らの有機ジイソシアネートの種々の変性体、例えば、アダクト変性体、ビュレット変性体 、 カ ル ボ ジ イ ミ ド 変 性 体 、 ウ レ ト ジ オ ン 変 性 体 、 ウ レ ト イ ミ ン 変 性 体 等 を 、 必 要 に 応 じ て

[ 0 0 1 5 ]

使用してもよい。

上記した有機ポリイソシアネートの中でも、水分散安定性、塗膜の耐候性等の観点からは、無黄変イソシアネートであるHDIの変性体、特にHDIのイソシアヌレート変性体がより好適である。

20

30

40

50

[0016]

親水性極性基及び活性水素基含有化合物としては特に制限されず、公知のものから1種以上を適宜選択して使用することが可能である。具体的な化合物としては、ポリ(オキシアルキレン)エーテル等のノニオン系の親水基;一COOM、一SO3M (Mはアルカリ金属、アンモニウムを示す)等のアニオン系の親水基;四級アンモニウム等のカチオン系の親水基、を有する活性水素基含有化合物が挙げられる。

[0017]

ノニオン系の親水性極性基及び活性水素基含有化合物としては、例えば、活性水素基を1個以上含有するポリ(オキシアルキレン)エーテル、ポリ(オキシアルキレン)脂肪酸エステル等が挙げられる。

[0018]

上記ポリ(オキシアルキレン)エーテルの製造に際して開始剤として使用可能な活性水素基含有化合物としては、例えば、メタノール、ローブタノール、シクロヘキサノール、フェノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、アニリン、トリメチロールプロパン、グリセリン等が挙げられる。中でも、イソシアネートの分散安定性の点からは、メタノール、エタノール、エチレングリコール等の分子量がより小さい(好ましくは、分子量が80以下の)アルコールを用いて、親水性をより高くすることが好ましい。

[0019]

他方、上記ポリ(オキシアルキレン)脂肪酸エステルの製造に使用可能な脂肪酸としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸等が挙げられる。中でも、分散安定性の点からは、低級(好ましくは、炭素数が4以下の)脂肪酸を用いて、親水性をより高くすることが好ましい。

[0020]

該ポリ(オキシアルキレン)エーテル、ポリ(オキシアルキレン)脂肪酸エステル等に存在するポリエーテルの重合度は、3~90、更に5~50であることが好ましい。該ポリエーテルの基本繰り返し単位としては、オキシエチレン基及び/又はオキシエチレン基を50質量%以上含有する混合オキシアルキレン基である。

[0021]

アニオン系の親水性極性基及び活性水素基含有化合物は、通常、活性水素基を 1 個从上有する有機酸類と、中和剤とからなる。該有機酸類及び中和剤としては、それぞれ単独又は 2 種以上の混合物のいずれも使用可能である。

[0022]

該有機酸類としては、αーオキシプロピオン酸、オキシコハク酸、ジオキシコロパンー1、2、3ートリカルボン酸、マーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、αーオ・ションのでは、ロキシ酢酸、ロッシールの酸、ロッシーのでは、ロッシーの

[0023]

上記した有機酸類としては数平均分子量 5 0 0 超~ 1 0 . 0 0 0 の、高分子ポリオール類(ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール、ポリカーボネートポリオール、ポリオレフィンポリオール等)、前述の低分子グリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン等の低分子ポリオール類、ポリアミン類等と、ポリカルボン酸無水物とを反応させ

20

30

40

50

て得られる(カルボキシル基を含有する)ハーフエステル混合物やハーフアミド混合物も 使用可能である。

[0024]

[0025]

上記したカチオン系の親水性極性基及び活性水素基含有化合物は、通常、イソシアネート基と反応しする活性水素基を1個以上含有する化合物(カチオン性親水性極性基含有化合物)とからなる。該カチオン性の親水性極性基及び活性水素基含有化合物は、例えば、三級アミン及び活性水素基含有化合物と、無機酸、有機酸、四級化剤のいずれから選択される1種以上のものからなる。

[0026]

該三級アミン及び活性水素基含有化合物としては、例えば、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン又は炭素数が2より大きいアルキル鎖を有するN-アルキルジエタノールアミン、N-フェニルジプロパノールアミン、N-フェニルジプロパノールアミン、N-メチルジイソプロパノールアミン、N・N′ージメチルエタノールアミン、N-メチルーピスー(3-アミノプロピル)-アミン、N-メチルーピスー(2-アミノプロピル)-アミン等が挙げられる。

[0027]

上記無機ないし有機酸としては、例えば、塩酸、酢酸、乳酸、シアノ酢酸、燐酸及び硫酸等が学げられる。四級化剤としては、硫酸ジメチル、塩化ベンジル、プロモアセトアミド、クロロアセトアミド、又は、臭化エチル、臭化プロピル、臭化ブチル等のハロゲン化アルキルが学げられる。また、その他のカチオン性親水性極性基含有化合物としては、第1級アミン塩、第2級アミン塩、第三級アミン塩、ピリジニウム塩等のカチオン性化合物が挙げられる。

[0028]

ま た 、 両 性 化 合 物 、 例 え ば 第 三 級 ア ミ ン 含 有 ポ リ オ ー ル と ス ル ホ ベ タ イ ン と の 反 応 物 等 も 、 上 記 四 級 化 剤 と し て 使 用 可 能 で あ る 。

[0029]

親水性極性基及び活性水素基含有化合物は、分子骨格内に親水基を有しており、本発明に用いられる自己乳化性イソシアネートに水分散性を付与する効果を有する。自己乳化型ポリイソシアネート(A)中のイソシアネート基の反応性や安定性の点からは、親水性極性基及び活性水素基含有化合物はノニオン系であることが好ましく、特にオキシエチレン基を50質量%以上含有するアルコキシ(オキシアルキレン)モノオールが最も好ましい。

[0030]

本発明に用いられるポリオール(B)は、1分子中に脂肪族炭化水素基に水酸基を2個以上有するものであれば特に制限はない。このポリオール(B)としては、(数平均)分子量500 未満の低分子ポリオール、数平均分子量500 以上の高分子ポリオールがある。

[0031]

低分子ポリオールとしては、エチレングリコール、1、8-プロピレングリコール、1、2-プロピレングリコール、1、2-ブタンジオール、1、8-ブタンジオール、1、4

ープ タン ジオール ( 以 後 1. 4 - B D と 略 称 す 3 ) 、 1. 5 - ペ ン タ ン ジ オー ル 、 1. 6 - ヘ キ サ ン ジ オ ー ル ( 以 後 1. 6 - H D と 略 称 す る ) 、 8 - メ チ ル - 1. 5 - ペ ン タ ン ジ オール、ネオペンチルグリコール、1、8-オクタンジオール、1、9-ノナンジオール 、8、8-シンメチロールヘプタン、ジエチレングリコール、1、4-シクロヘキサンジオ ール、1.4-シクロヘキサンデメタノール、2-エチル-1.8-プロパンデオール、 2ーノルマルプロピルー1. 3ープロパンジオール、2ーイソプロピルー1. 3ープロパ ン シッ オ ー ル 、 2 ー ノ ル マ ル ブ チ ル ー 1 . 8 ー プ ロ パ ン シッ オ ー ル 、 2 ー イ ソ ブ チ ル ー 1 . 8 ープロパンジオール、2-ターシャリープチルー1. 3-プロパンジオール、2-メチル - 2 - エチル - 1 . 8 - プロパンジオール、2 . 2 - ジエチル - 1 . 8 - プロパンジオー ル、2-エチル-2-ノルマルプロピル-1、8-プロパンジオール、2-エチル-2-ノルマルプチルー1.8-プロバンジオール、2-エチルー8-エチルー1.4-プタン ジ'オール、2-メチル-3-エチル-1,4-ブタンジオール、2,3-ジエチル-1, 5 - ペンタンジオール、 2 . 4 - ジエチルー 1 . 5 - ペンタンジオール、 2 . 8 . 4 - ト リエチルー1.5-ペンタンジオール、トリメチロールプロパン、ジメチロールプロピオ ン 酸 、 ジ メ チ ロ ー ル ブ タ ン 酸 、 ダ イ マ ー 酸 ジ オ ー ル 、 グ リ セ リ ン 、 ペ ン タ エ リ ス リ ト ー ル 、 水 素 添 加 ビ ス フ ェ ノ ー ル A 等 が 挙 げ ら れ る 。

[0032]

高分子ポリオールとしては、前述の低分子ポリオールを開始削として、環状エステルや環状エーテル(エポキシ)を開環付加させて得られるポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール等が挙げられる。また、前述の低分子ポリオールとポリカルボン酸から得られるポリエステルポリオール、前述の低分子ポリオールと低分子カーボネートから得られるポリカーボネートポリオール等も使用できる。

[0033]

本発明では、下地処理剤層に柔軟性を付与させ、かつ、水分散性が良好である、エチレングリコール、数平均分子量 2, 000以下のポリエチレングリコールが好ましい。

[0034]

本発明の多孔質基材用下地処理剤の配合方法は、自己乳化型ポリイソシアネート(A)を水に分散させてから、ポリオール(B)を添加・分散させてもよいし、水中に自己乳化型ポリイソシアネート(A)及びポリオール(B)を同時に分散させてもよい。

[0035]

本発明の多孔質基材用下地処理剤の使用方法は、多孔質基材に、前記下地処理剤を塗布した後、乾燥・硬化させて使用するという方法である。

[0036]

塗布方法は、刷毛塗り、スプレー塗り、ロールコーター塗り等、通常塗料を塗布する方法が可能である。

[0037]

下地処理削の塗布量は固形分換算で、1 m² 当り10~200分が好ましい。この塗布量が、1 m² 当り10分未満では強化の効果がなく、逆に200分を越えると、下地処理削が流れたり、含浸・浸透できずに表面に残り、硬化が遅くなり、中塗り塗料や上塗り塗料の塗装に支障をきたすことになることがある。

[0038]

塗布後の下地処理剤の乾燥・硬化方法は、多孔質基材を塗布する前に、基材をプレヒートしてから塗布してもよく、基材を塗布後、加熱乾燥してもよい。又、その両方でもよく、 常温のまま乾燥してもよい。

- [0039]
- 【発明の効果】

本発明により、大気汚染を防止し、作業性の向上を図るとともに塗膜の耐水性等に優れた多孔質基材用下地処理剤、及びその使用方法を提供することが可能となった。また本発明の下地処理剤は、有機系の多孔質基材にも適用可能である。

[0040]

50

10

20

30

20

30

40

50

### 【実施例】

本発明について、実施例、比較例により更に詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限定されるものではない。なお、実施例、比較例において「%」は「質量%」を意味する。

#### [0041]

〔イソシアヌレート変性ポリイソシアネートの製造〕

#### 合成例 1

機、温度計、冷却器及び窒素がス導入管のついた容量:1、000mlの反応器に、 ヘキサメチレンジイソシアネート9918、1、8-ブタンジオール93とを入れた後、 該反応器内を窒素置换して、 しながら反応温度80℃に加温し、同温度で2時間反応 させた。この反応液のイソシアネート基含有量を測定したところ、48.6%であった。 次に触媒としてカプリン酸カリウム0.2分、助触媒としてフェノール1.0分を加え、 60℃で6時間イソシアヌレート化反応を行った。この反応液に停止剤としてリン酸を0 . 1 4 9 加え、反応温度で 1 時間 して停止反応を行った。この反応生成物を 1 3 0 ℃ × O. O 4 k P a にて薄膜蒸留を行い、アロファネート基含有ポリイソシアネートNCO - 1 を 得 た 。 N C O - 1 は 、 淡 黄 色 透 明 液 体 、 イ ソ シ ア ネ - ト 基 含 有 量 2 O . 8 % 、 粘 度 2、500mPa·S/25℃、遊離HDI含有量0.3%、官能基数3.8、低分子グ リコール含有量 2. 6%であり、FT-IR及び  $^{1/3}$  C-NMR からイソシアネート基、 イソシアヌレート基及びウレタン基の存在が確認された。収率は35%であった。 前 述 と 同 様 な 反 応 器 に 、 N C O - 1 を 8 6 2 タ 、 数 平 均 分 子 量 4 0 0 の メ ト キ シ ポ リ ( オ キシエチレン)モノオールを1389を加え、80℃で4時間反応させて、自己乳化型ポ リイソシアネート P − 1 を 得 た 。 P − 1 の イソシアネート 含 量 は 1 6 . 5 % 、 2 5 ℃ の 粘 度は 2 , 7 3 0 m P a · S 、 平均官能基数は 3 . 5 であった。

#### [0042]

[アロファネート基含有ポリイソシアネートの製造]

#### 合成例 2

合成例1と同様な反応器に、ヘキサメチレンジイソシアネートを950分、3一メチルー1、5一ペンタンジオールを59仕込み、90℃で2時間ウレタン化反応を行った。反応生成物をFTIRにて分析したところ、水酸基は消失していた。反応生成物をFTーIR及び130℃でて4時間反応させた。反応生成物で下てリン酸を0.19仕込み50℃で1時間停止反応を行った。停止反応をはの反応生成物のの反応生成物のの反応生成物のの反応生成物のの反応生成物のの反応を130℃×0.04kPaにで対膜蒸留を行い、アロファネートを含量は19.2%、25℃の粘度は1、720mPa・5、平均官能基数は4.9、遊離のヘキサメチレンジイソシアネート含量は0.1%であった。また、NCO-2をFT-IR及び130℃、フレトジオン基及であった。また、NCO-2をFT-IR及び130℃、ウレトジオン基及であった。また、ウレトジオン基及でイソシアスレート基は痕跡程度であった。

合成例1と同様な反応器に、NCO-2を901多、数平均分子量400のメトキシボリ(オキシエチレン)モノオールを999、ジオクチルチンジラウレートを0.059仕込み、80℃で4時間反応させて、自己乳化型ポリイソシアネートP-2を得た。P-2のイソシアネート含量は16.4%、25℃の粘度は1.980mP α・S、平均官能基数は4.6であった。

# [0043]

### 合成例 3

合成例1と同様な反応器に、ヘキサメチレンジイソシアネートを975分、メタノールを 25分仕込み、90℃で2時間ウレタン化反応を行った。反応生成物をFT-IRにて分析したところ、水酸基は消失していた。次に2-エチルヘキサン酸ジルコニウムを0. 2 分仕込み、90℃にて3時間反応させた。反応生成物をFT-IR及び<sup>13</sup> C-NMRに で分析したところ、ウレタン基は消失していた。次いで、リン酸を0.19仕込み50℃で1時間停止反応を行った。停止反応後の反応生成物のイソシアネート含量は42.1%であった。この反応生成物を180℃×0.04kPaにて薄膜蒸留を行い、イソシアネート含量が21.1%、25℃の粘度が118mPa・S、遊離のヘキサメチレンジイソシアネート含有量が0.1%、色数が20APHA、平均官能基数2.0のポリイソシアネートNCO-8を得た。NCO-3をFT-IR、<sup>18</sup> C-NMRにて分析したところ、ウレタン基はその存在が認められず、アロファネート基の存在が確認された。また、ウレトジオン基及びイソシアヌレート基は痕跡程度認められた。

合成例 1 と同様な反応器に、P-1 を 7 0 0 9 、N C O-3 を 8 0 0 9 仕込み、5 0  $\mathbb C$  に 加熱して均一に ・混合して、自己乳化型ポリイソシアネートP -3 を得た。P-3 の イソシアネート含量は 1 7 . 9 %、2 5  $\mathbb C$  の 粘度は 1 . 0 6 0 m P  $\mathbb A$  . S 、 平均官能基数 は 2 . 8 で あった。

[0044]

〔多孔質基材用下地処理剤の配合・評価〕

実施例1~3、比較例1

高速 機についた、容量:1、000mlの配合機に以下に示す配合でポリイソシアネート、ポリオール、及び水を仕込み、混合・分散させて、各種多孔質基材用下地処理剤を得た。

配合処方(実施例1~3)

ポリイソシアネートとポリオールの組合せ:表1の通り

イソシアネート基/水酸基=1/1(モル比)

(ポリイソシアネート+ポリオール)/水=1/4(質量比)

配合処方(比較例1)

ポリイソシアネート:表1の通り

ポリイソシアネート/水=1/4(質量比)

· 分 散 条 件

速度: 2, 000 r P m

時間:3分

温度:室温

[0045]

前述の下地処理剤をケイ酸カルシウム板に、塗布量:100分/m² (ドライ)になるように刷毛塗りし、100℃にて20分間乾燥後、20℃にて65%RH条件下に7日間放置した。その後、下記製造例で得た水性アクリルエマルジョンクリヤー塗料を塗布量:20分/m² (ドライ)になるように刷毛塗りし、2日間室温で乾燥して塗装サンプルを得た。この塗装サンプルを用いて、各種試験を行った。結果を表1に示す。

[0046]

【表 1 】

20

10

		比較例		
	1	2	3	1
自己乳化型 ポリイソシアネート	P-1	P-2	P-3	P-1
ポリオール	EG	PEG-400	PEG-1000	なし
試験結果 密着性 耐温水性 耐熱性	25/25 〇 〇	25/25 O	<b>25/25</b> O	25/25 △ ○

[0047]

表1において

EG: エチレングリコール

P E G - 4 0 0 : 数平均分子量 4 0 0 のポリエチレングリコール P E G - 1 0 0 0 : 数平均分子量 1 . 0 0 0 のポリエチレングリコール

【 0 0 4 8 】 〔試験方法〕

密着性試験:

塗装サンプルの塗装面を 2 mm間隔、 2 5 マス目、クロスカットし、その後セロハンテープを圧着剥離し、残存マス目/全マス目で表示する。

耐温水性試験:

塗 装 サ ン プ ル を 5 0 ℃ の 温 水 に 連 続 2 週 間 浸 漬 し 、 上 塗 り 塗 料 の ふ く れ を 観 察 す る 。

評価 〇:外観変化なし

△:ふくれが多少確認される

×:全面に渡ってふくれが確認される

耐熱性試験:

80℃の熱水に2時間浸漬し、上塗り塗料のふくれを観察する。

評価 〇:外観変化なし

△:ふくれが多少確認される

×:全面に渡ってふくれが確認される

[0049]

実施例1~3及び比較例1の下地処理剤は、エマルジョンタイプであるため、低粘度であり、良好な塗工性であった。また、水性であるので作業環境も良好であった。一方、塗膜物性では、本発明の下地処理剤は、良好な密着性、耐水性、耐熱性を示した。しかし、ポリオールを使用しなかった比較例1は、耐水性が実施例までのレベルに達していなかった

10

20

フロントページの続き

(51)Int. CI. <sup>7</sup> C 0 9 D 175/12

FΊ

テーマコード(参考)

C 0 9 D 175/04 C 0 9 D 175/12

F ターム(参考) 4J034 CA01 CA03 CA04 CB03 CC02 CC03 CC12 CC26 CC45 CC52 CC61 DA01 DF01 DG01 DG03 DH02 HA01 HA06 HA07 HC01 HC02 HC03 HC12 HC22 HC35 HC46 HC52 HC63 HC64 HC66 HC67 HC70 HC71 HC73 JA42 RA07

4J088 DG271 DG281 DG291 NA04 NA28 NA27 PC04 PC06 PC08 PC10 PC11